

“而至” 伊尼雪里斯二矽酸鋰壓鑄式瓷塊

“GC” Initial LiSi Press

衛部醫器輸字第031001號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書遵照指示使用

本產品限由牙科專業人員使用於建議之用途。

產品用途

- 咬合貼片
- 薄貼片
- 貼片
- 嵌體
- 冠蓋體
- 前、後齒區的牙冠
- 前齒區的3顆連續牙橋
- 前白齒至第二小白齒的3顆連續牙橋做為一體成形。
- 植體基柱上的牙冠或固定式牙冠。
- 可以運用在第二小白齒前的3顆植體基柱上的牙橋上。

禁忌症

不適用於下列患者：

- 嚴重缺牙患者
- 咬合垂直高度嚴重萎縮者
- 機能異常者(如嚴重磨牙等)

化學成分

成分	CAS 登錄號	重量(%)
二氧化矽(Silicon dioxide, SiO ₂)	14808-60-7	55-65
碳酸鋰(Lithium carbonate, Li ₂ CO ₃)	554-13-2	19-29
磷酸鋰(Lithium phosphate, Li ₃ PO ₄)	10377-52-3	2-6
氧化鋁(Aluminum oxide, Al ₂ O ₃)	1344-28-1	2-6
碳酸氫鉀(Potassium bicarbonate, KHCO ₃)	298-14-6	2-6
碳酸鈉(Sodium carbonate, Na ₂ CO ₃)	497-19-8	1-5
色素：		
二氧化鋯(Zirconium oxide, ZrO ₂)	1314-23-4	<4
二氧化鈾(Cerium(IV) oxide, CeO ₂)	1306-38-3	<2
氧化鉕(Erbium(III) oxide, Er ₂ O ₃)	12061-16-4	<1.5
七氧化四錒(Terbium(III,IV) oxide, Tb ₄ O ₇)	12037-01-3	<1.5
五氧化二釩(Vanadium(V) oxide, V ₂ O ₅)	1314-62-1	<1.2
Total		100

色樣

HT：(高透性) HT-EXW, HT-BLE, HT-E57, HT-E58, HT-E59, HT-E60

MT：(中透性) MT-B00, MT-B0, MT-A1, MT-A2, MT-A3, MT-B1, MT-B2, MT-C1, MT-C2, MT-D2

LT：(低透性) LT-A, LT-B, LT-C, LT-D

MO：(中度不透性) MO-0, MO-1, MO-2

包裝

瓷塊重量3g，每盒五塊

儲存

應避免日照直射與高溫度，建議以室溫儲存(4-25°C / 39.2-77.0°F)以維持產品的功能性。

上架壽命：製造日期後10年。

注意事項

1. 操作者如有對本產品成分敏感史(如起疹或是皮膚炎)，不得使用本產品。
2. 極少情況下本產品有導致敏感現象時，應即停止使用並就醫。
3. 本產品限單次使用。
4. 研磨本產品製作修復體時，請使用集塵器並戴上面罩以避免誤吸塵粉。

5. 使用氧化鋁粉噴磨修復體時勿超過1.5 bar。不得在口內進行表面的噴磨。
6. 請遵循備置指示與保持最小直徑的限制。
7. 限用於建議之產品用途。
8. 個人防護措施，例如手套、面罩與眼罩須隨時穿戴。

原廠使用說明書內所述產品，依據全球化學品分類制度(GHS)可能歸類為風險性產品。使用者應可隨時由下列網站取得相關之材料安全性資訊：

<http://www.gceurope.com>

也可向經銷商索取相關資料。

可重複使用的塗劑器之清潔與消毒

為避免患者間相互感染，本塗劑器需採中類級的消毒。使用後請立即檢查器材與標籤，如有破損請即丟棄。不得浸泡。徹底清潔器材以避免變乾與污染物的累積。

依據相關準則，使用中類級的消毒劑。

GC Initial LiSi Press 型號與規格

HT, 3gx5		
#	型號	規格
1	010320	EXW
2	010321	BLE
3	010322	E57
4	010323	E58
5	010324	E59
6	010325	E60
MT, 3gx5		
7	010326	B00
8	010327	B0
9	010328	A1
10	010329	A2
11	010330	A3
12	010331	B1
13	010332	B2
14	010333	C1
15	010334	C2
16	010335	D2
LT, 3gx5		
17	010336	A
18	010337	B
19	010338	C
20	010339	D
MO, 3gx5		
21	010340	0
22	010341	1
23	010342	2

製造廠名稱：GC Corporation, Fuji Oyama Factory

製造廠地址：584-1 Nakahinata, Oyama-Cho, Sunto-Gun Shizuoka-Ken 410-1307, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載

“而至”伊尼雪里斯二矽酸鋰壓鑄式瓷塊

“GC” Initial LiSi Press

衛部醫器輸字第031001號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書遵照指示使用

本產品限由牙科專業人員使用於建議之用途。

產品用途

- 前、後齒區的牙冠
- 前齒區的3顆連續牙橋
- 前白齒至第二小白齒的3顆連續牙橋做為一體成形。
- 植體基柱上的牙冠或固定式牙冠。
- 可以運用在第二小白齒前的3顆植體基柱上的牙橋上。

禁忌症

不適用於下列患者：

- 嚴重缺牙患者
- 咬合垂直高度嚴重萎縮者
- 機能異常者(如嚴重磨牙等)

化學成分

成分	CAS 登錄號	重量(%)
二氧化矽(Silicon dioxide, SiO ₂)	14808-60-7	55-65
碳酸鋰(Lithium carbonate, Li ₂ CO ₃)	554-13-2	19-29
磷酸鋰(Lithium phosphate, Li ₃ PO ₄)	10377-52-3	2-6
氧化鋁(Aluminum oxide, Al ₂ O ₃)	1344-28-1	2-6
碳酸氫鉀(Potassium bicarbonate, KHCO ₃)	298-14-6	2-6
碳酸鈉(Sodium carbonate, Na ₂ CO ₃)	497-19-8	1-5
色素：		
二氧化鋯(Zirconium oxide, ZrO ₂)	1314-23-4	<4
二氧化鈾(Cerium(IV) oxide, CeO ₂)	1306-38-3	<2
氧化鉕(Erbium(III) oxide, Er ₂ O ₃)	12061-16-4	<1.5
七氧化四鈿(Terbium(III,IV) oxide, Tb ₄ O ₇)	12037-01-3	<1.5
五氧化二釩(Vanadium(V) oxide, V ₂ O ₅)	1314-62-1	<1.2
Total		100

色樣

LT：(低透性) LT-B00, LT-B0, LT-A1, LT-A2, LT-A3, LT-B1, LT-B2, LT-C1, LT-C2, LT-D2

包裝

瓷塊重量3g，每盒五塊

儲存

應避免日照直射與高濕度，建議以室溫儲存(4-25°C / 39.2-77.0°F)以維持產品的功能性。

注意事項

1. 操作者如有對本產品成分敏感史(如起疹或是皮膚炎)，不得使用本產品。
2. 極少情況下本產品有導致敏感現象時，應即停止使用並就醫。
3. 本產品限單次使用。
4. 研磨本產品製作修復體時，請使用集塵器並戴上面罩以避免誤吸塵粉。
5. 使用氧化鋁粉噴磨修復體時勿超過1.5 bar。不得在口內進行表面的噴磨。
6. 請遵循備置指示與保持最小直徑的限制。
7. 限用於建議之產品用途。
8. 個人防護措施，例如手套、面罩與眼罩須隨時穿戴。

原廠使用說明書內所述產品，依據全球化學品分類制度(GHS)可能歸類為風險性產品。使用者應可隨時由下列網站取得相關之材料安全性資訊：

<http://www.gceurope.com>

也可向經銷商索取相關資料。

可重複使用的塗劑器之清潔與消毒
為避免患者間相互感染，本塗劑器需採中類級的消毒。使用後請立即檢查器材與標籤，如有破損請即丟棄。
不得浸泡。徹底清潔器材以避免變乾與污染物的累積。
依據相關準則，使用中類級的消毒劑。

GC Initial LiSi Press 型號與規格

LT, 3gx5		
1	012835	B00
2	012837	B0
3	012838	A1
4	012839	A2
5	012940	A3
6	012843	B1
7	012844	B2
8	012847	C1
9	012848	C2
10	012851	D2

製造廠名稱：GC Corporation, Fuji Oyama Factory
製造廠地址：584-1 Nakahinata, Oyama-Cho, Sunto-Gun Shizuoka-Ken 410-1307, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司
藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)